This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

011709504

WPI Acc No: 98-126414/199812

Adhesive composition - contains photo-polymerisation initiator and a UV

curing resin, having improved hardening and shelf life stability

Patent Assignee: NIPPON KAYAKU KK (NIPK)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week

JP 10008018 A 19980113 JP 96184301 A 19960626 C09J-175/14 199812 B

Priority Applications (No Type Date): JP 96184301 A 19960626

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

JP 10008018 A 5

Abstract (Basic): JP 10008018 A

An adhesive compsn. contains a photopolymerisation initiator, and an UV-curing resin. The photopolymerisation initiator is formed of a combination of (a) a photopolymerisation initiator having a max. molecular absorption coefft. at a wavelength of 360 nm or below of 5000 or more; and (b) a photopolymerisation initiator having a max. molecular absorption coefft. at a wavelength of 360 nm or more of 500 or more.

Also claimed is a hardened product containing the above adhesive compsn.

Also claimed is an article using the above hardened product of the adhesive compsn. as an adhesive layer.

ADVANTAGE - The adhesive compsn. has improved hardening and shelf life stability.

Dwg.0/0

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-8018

(43)公開日 平成10年(1998) 1月13日

163/10 201/00 J A G 1 1 B 7/24 5 4	AQ 4.1 8721-5D G.1.1	J 175/14 JBT 163/10 201/00 JAQ LB 7/24 541K
201/00 J A G 1 1 B 7/24 5 4	4 1 8721 – 5D G 1 1	201/00 J A Q
G11B 7/24 5	4 1 8721 – 5D G 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•	IB 7/24 541K
// C 0 9 J 4/00	C 0 9	
		9 J 4/00
	審	査請求 未請求 請求項の数7 FD (全 5 頁)
(21)出願番号 特願平8-	184301 (71) }	出願人 000004086
		日本化薬株式会社
(22)出顧日 平成8年(1996) 6月26日	東京都千代田区富士見1丁目11番2号
	(72) §	発明者 徳田 清久
		埼玉県浦和市井沼方263
	(72) §	発明者 吉田 議司
		埼玉県与野市上落合1039
	(72) 5	発明者·石井 一彦
		埼玉県川越市伊勢原町4-10-5
	(72)	発明者 横島 実
		茨城県取手市井野台4-6-32

(54) 【発明の名称】 接着剤組成物、硬化物、物品及び接着方法

(57)【要約】

【課題】保存安定性、硬化性に優れ、硬化物が接着性、 記録膜の保護等に優れた物性を有する光ディスク用、特 にDVD用に適した接着剤組成物を提供する。

【解決手段】波長360nm以下で最大モル吸光係数が5000以上の光重合開始剤(a)と波長360nm以上で最大モル吸光係数が500以上の光重合開始剤(b)を組合せてなる光重合開始剤(A)と紫外線硬化

(D)を組合せてなる光里台開始剤(A)と紫外線硬化 性樹脂を含有する接着剤組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】波長360nm以下で最大モル吸光係数が5000以上の光重合開始剤(a)と波長360nm以上で最大モル吸光係数が500以上の光重合開始剤

(b)を組合せてなる光重合開始剤(A)と紫外線硬化性樹脂を含有する接着剤組成物。

【請求項2】紫外線硬化性樹脂が、ポリウレタン(メタ)アクリレート又はビスフェノール型エポキシ(メタ)アクリレート(B)と(B)成分以外の不飽和基含有化合物(C)からなる混合物であることを特徴とする請求項1記載の接着剤組成物。

【請求項3】請求項1又は2記載の接着剤組成物の硬化物。

【請求項4】請求項1又は2記載の接着剤組成物の硬化物を接着層として有する物品。

【請求項5】物品が光ディスクである請求項4の物品。 【請求項6】光ディスクがDVDである請求項5の物品。

【請求項7】請求項1又は2記載の接着剤組成物を、2 80nm~380nmの波長におけるエネルギー線の最 大透過率が45%以下である基材に塗布した後、他の基 材をこの塗布面に密着させ、次いで紫外線を照射するこ とを特徴とする基材の接着方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、接着剤組成物に関し、特に波長が280nm以上、380nm以下のエネルギー線の最大透過率が45%以下である基材どうしを接着することができる、紫外線硬化性接着剤組成物、硬化物、物品及び接着方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、不透明な基材どうしの接着方法 は、熱による接着方法が採用されている。熱による接着 法には、エポキシ系、メラミン系、アルキッド系、ウレ タン系及びアクリル系の樹脂と熱硬化剤によるものが多 く、ホットメルト系樹脂等も知られている。

【0003】しかしながら、熱による接着方法では、基材が熱により反る、あるいは変形するなどの問題があったため、基材の適用範囲に制限があった。また、ホットメルト系樹脂では、熱安定性や耐候性が悪く高温の環境下で使用することは困難であった。さらに、熱による接着方法では通常数十分の硬化時間が必要なため生産性が劣るという問題もあった。そのため不透明な基材における接着剤には、生産性において満足するものがいまだ提供されていない状況にある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の熱による接着法では、基材の反り、変形を生じ、生産性に問題があり、その解決が望まれている。特に今後、更に高記録密度化が要求される光ディスク分野における接着において

は接着性、ディスクの反り、記録膜の保護、及び変形に対して、より特性的に優れた接着剤を使用しなければならないという課題が残っている。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記の課 題を解決すべく鋭意検討した結果、不透明な基材でも硬 化ができ、かつ保存安定性に優れ、接着性、ディスクの 反り、記録膜の腐食の防止性及び変形等に優れた光ディ スク用接着剤組成物、硬化物、物品及び接着方法を提供 することに成功した。すなわち、本発明は、(1)波長 360 nm以下で最大モル吸光係数が5000以上の光 重合開始剤(a)と波長360nm以上で最大モル吸光 係数が500以上の光重合開始剤(b)を組合せてなる 光重合開始剤(A)と紫外線硬化性樹脂を含有する接着 剤組成物、(2)紫外線硬化性樹脂が、ポリウレタン (メタ) アクリレート又はピスフェノール型エポキシ (メタ) アクリレート (B) と (B) 成分以外の不飽和 基含有化合物(C)からなる混合物であることを特徴と する(1)の接着剤組成物、(3)(1)又は(2)の 接着剤組成物の硬化物、(4)(1)又は(2)の接着 剤組成物の硬化物を接着層として有する物品。(5)物 品が光ディスクである(4)の物品、(6)光ディスク がDVDである(5)の物品、(7)(1)又は(2) の接着剤組成物を280nm~380nmの波長におけ るエネルギー線の最大透過率が45%以下である基材に 塗布した後、他の基材をこの塗布面に密着させ、次いで 紫外線を照射することを特徴とする基材の接着方法、に 関する。

【0006】本発明の接着剤組成物は、光重合開始剤 (A)と紫外線硬化性樹脂を含有する。光重合開始剤 (A)は、波長360nm以下で最大モル吸光係数が5 000以上好ましくは5000~30000更に好まし くは5000~2000の光重合開始剤(a)と波長 360 nm以上で最大モル吸光係数が500以上好まし くは500~5000更に好ましくは500~4000 の光重合開始剤(b) とを組合せてなる。光重合開始剤 (a) としては、例えば、2-ヒドロキシー2-メチル -1-フェニルプロパン-1-オン、ヒドロキシシクロ ヘキシルフェニルケトン、メチルフェニルグリオキシレ ート、ベンジルジメチルケタール等を挙げることができ る。重合開始剤(b)としては、例えば、ミヒラーズケ トン、2-ベンジルー2-ジメチルアミノー1-(4-モルホリノフェニル) ーブタノンー1、2ークロロチオ キサントン、2,4-ジエチルチオキサントン、2-イ ソプロビルチオキサントン、2、4、6-トリメチルベ ンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、ビス(2, 6-ジメトキシベンゾイル)-2,4,4-トリメチル ペンチルホスフィンオキサイド等を挙げることができ る。(a)成分:(b)成分の使用割合は、(a)成分 と(b)成分の総量を100とした場合、好ましくは4

0~99:1~60、より好ましくは50~95:5~ 50、更に好ましくは70~95:5~30である。 【0007】本発明では、紫外線硬化性樹脂として、ポ リウレタン (メタ) アクリレート又はビスフェノール型 エポキシ (メタ) アクリレート (B) と (B) 成分以外 の不飽和基含有化合物 (C) を使用する。ポリウレタン (メタ) アクリレートとビスフェノール型エポキシ(メ タ)アクリレートは併用してもよい。ポリウレタン(メ タ)アクリレートはポリオール化合物(イ)と有機ポリ イソシアネート(ロ)を反応させ、次いで水酸基含有 (メタ)アクリレート(ハ)を反応させることにより得 ることができる。ポリオール化合物(イ)と有機ポリイ ソシアネート(ロ)との反応は、ポリオール化合物 (イ)の水酸基1当量に対して有機ポリイソシアネート (ロ)のイソシアネート基1.1~2.5当量を反応さ せるのが好ましく、特に好ましくは1.3~2.0当量 である。反応温度は、70~100℃が好ましく、反応 時間は、5~20時間が好ましい。次にポリオール化合 物(イ)と有機ポリイソシアネート(ロ)との反応物 (I)と水酸基含有(メタ)アクリレート(ハ)を反応 させる。前記反応物(I)のイソシアネート基1当量に 対して、水酸基含有(メタ)アクリレート(ハ)の水酸 基0.95~1.5当量を反応させるのが好ましく、特 に好ましくは $1.0\sim1.1$ 当量である。反応温度は、 60~100℃が好ましく、反応時間は5~20時間程

【0008】ポリオール化合物(イ)としては、例え ば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ネル ペンチルグリコール、1,6-ヘキサンジオール、3-メチルー1,5-ペンタンジオール、1,9-ノナンジ オール、1,4-ブタンジオール、トリメチロールプロ パン、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコー ル、ポリプロピレングリコール、1,4-ジメチロール シクロヘキサン、ビスフェノールAポリエトキシジオー ル、ポリトテラメチレングリコール等のポリオール類、 前記ポリオール類とコハク酸、マレイン酸、イタコン 酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、アジピン 酸、ダイマー酸等の多塩基酸又はこれらの酸無水物類と ・の反応物であるポリエステルポリオール類、前記ポリオ ール類とεーカプロラクトン付加物との反応物であるポ リカプロラクトンポリーオル類、前記ポリオール類と前 記多塩基酸又はこれらの酸無水物類とεーカプロラクト ンとの反応物、ポリカーボネートポリオール、ポリマー ポリオール等をあげることができる。

度である。反応中、重合を防止するために重合禁止剤

(例えば、p-メトキシフェノール、メチルハイドロキ

ノン等)や反応を促進するための反応触媒(例えば、ジ

-n-ブチルスズ等)を使用することができる。

【0009】有機ポリイソシアネート(ロ)としては、 例えばトリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシ アネート、キシリレンジイソシアネート、ジフェニルメ タンー4、4´ージイソシアネート、ジシクロペンタニルジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、2、4、4´ートリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、2、2´、4ートリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等をあげることができる。水酸基含有(メタ)アクリレート(ハ)としては、例えば2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、1、4ーブタンジオールモノ(メタ)アクリレート、2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレートと ε -カプロラクトンとの反応物、2ーヒドロキシー3ーフェニルオキシプロピル(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトール(メタ)アクリレート、グリセリンジ(メタ)アクリレート等をあげることができる。

【0010】ビスフェノール型エポキシ(メタ)アクリレートとしては、例えばビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂等のビスフェノールP型エポキシ樹脂等のビスフェノール型エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸を反応させることができる。ビスフェノール型エポキシ樹脂のエポキシ基1当量に対して、(メタ)アクリル酸0.9~1.5モル反応させるのが好ましく、よりり好ましくは0.95~1.1モルである。反応温度は80~120℃が好ましく、反応時間は10~35時間程度である。反応を促進させるために、例えばトリフェニルホスフィン、トリエタノールアミン、テトラエチルアンモニウムクロライド等の触媒を使用するのが好ましい。又、反応中、重合を防止するために重合禁止剤(例えば、pーメトキシフェノール、メチルハイドロキノン等)を使用することもできる。

【0011】本発明で使用する(B)成分以外の不飽和 基含有化合物(C)としては、例えば、2-ヒドロキシ エチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート、1,4-ブタンジオールモノ (メタ) アクリレート、2-エチルヘキシルポリエトキ シ (メタ) アクリレート、ベンジル (メタ) アクリレー ト、フェニルオキシエチル (メタ) アクリレート、フェ ニルオキシエチルオキシエチル (メタ) アクリレート、 トリシクロデカンモノ (メタ) アクリレート、イソボル ニル (メタ) アクリレート、テトラヒドロフルフリル (メタ) アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチ ル (メタ) アクリレート、アクリロイルモルホリン、N ービニルカプロラクタム、2ーヒドロキシー3ーフェニ ルオキシプロピル (メタ) アクリレート、o-フェニル フェノールポリエトキシ (メタ) アクリレート、ネオペ ンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、ネオペンチ ルグリコールジプロポキシジ (メタ) アクリレート、 1,6-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレート、ト リシクロデカンジメチロールジ(メタ)アクリレート、 トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ト リス〔(メタ)アクリロキシエチル〕イソシアヌレー ト、カプロラクトン変性トリス〔(メタ)アクリロキシ

エチル〕 イソシアヌレート等の (メタ) アクリレートモノマー類、2-ヒドロキシエチルビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、シクロヘキサン-1,4-ジメチロールジビニルエーテル、ポリエチレングリコールジビニルエーテル等のビニルエーテル化合物類等を挙げることができる。

【0012】本発明で使用する光重合開始剤(A)の使 用量は、本発明で使用する(A)成分と(B)成分と (C)成分の総量に対し、好ましくは0.5~20重量 %、より好ましくは1~15重量%、更に好ましくは3 ~10重量%であり、ポリウレタン(メタ)アクリレー ト又はビスフェノール型エポキシ (メタ) アクリレート (B)の使用量は好ましくは10~70重量%、より好 ましくは20~60重量%、更に好ましくは30~60 重量%であり、(B)成分以外の不飽和基含有化合物 (C)成分の使用量は好ましくは29~89重量%、よ り好ましくは40~80重量%、更に好ましくは40~ 70重量%である。(A)成分と紫外線硬化性樹脂の使 用割合は、両者の総量に対し、(A)成分が好ましくは 0.5~20重量%、より好ましくは1~15重量%、 更に好ましくは3~10重量%であり、紫外線硬化性樹 脂が好ましくは80~99.5重量%、より好ましくは 85~99重量%、更に好ましくは90~97重量%で ある。尚、(B)成分として、ポリウレタン(メタ)ア クリレートとビスフェノール型エポキシ(メタ)アクリ レートを併用する場合、両者は任意の割合で使用され、 両者の総量が上記(B)成分の使用量に相当する。

【0013】本発明ではアミン類等の光重合開始助剤を併用することができる。アミン類等の光重合開始助剤としては例えば、2ージメチルアミノエチルベンゾエート、ジメチルアミノアセトフェノン、pージメチルアミノ安息香酸エチル、pージメチルアミノ安息香酸イソアミル等が挙げられる。光重合開始助剤の使用量は通常、組成物中に好ましくは0~15重量%、さらに好ましくは0~10重量%程度である。

【0014】本発明の接着剤組成物は、上記の(A)成分と紫外線硬化性樹脂からなるものでもよく、又必要に応じて高分子ポリマーとして例えば、ポリエステルエラストマー、ポリアクリル系、ポリウレタン系、ポリカーボネート系樹脂等を使用することができ、さらに必要に応じ、シランカップリング剤、重合禁止剤、レベリング剤、表面潤滑剤、消泡剤、光安定剤、酸化防止剤、可ソ剤、帯電防止剤、充填剤等の添加剤も併用することができる。

【0015】本発明の接着剤組成物は、上記の各成分を 加熱溶解もしくは混合や分散等を行なうことにより調製 することができる。

【0016】本発明の接着剤組成物の硬化物は、屈折率 (25℃)が約1.50~1.60であることが好ましい。本発明の接着剤組成物の硬化物は、常法により紫外 線、可視光レーザー等の光線を照射することにより得ることができる。本発明の接着剤組成物の紫外線等のエネルギー線照射による硬化は、具体的には低圧または高圧水銀灯、メタルハライドランプ、キセノン灯等を用いて紫外線を照射して行う。特に、光源としては350~450nmにエネルギー強度が強いランプが好ましい。【0017】本発明の接着剤組成物は、波長が280nm以上、380nm以下における最大透過率が45%以下、特に30%以下、さらには20%以下である不透明基材どうしの接着剤として有用である(ここで、「以下」とは0を含まない意味である。)。一方が透明基材

基材どうしの接着剤として有用である(ここで、「以下」とは0を含まない意味である。)。一方が透明基材で他方が不透明基材である場合も適用可能であることはもちろんである。このような不透明基材としては、例えば光ディスク基板(例えば、ポリカーボネート樹脂、アモルファスポリオレフィン系樹脂等)であって、これに無機スパッタ膜、特に金属スパッタ膜を形成した基材、さらに、その無機スパッタ膜、特に金属スパッタ膜上に紫外線硬化型保護膜が形成された基材等が挙げられる。【0018】本発明の接着剤組成物は、不透明基板上

に、ロールコーター、スピンコーター、スクリーン印刷 機等の塗工装置を用いて乾燥塗布膜厚が好ましくは1~ 100μm、より好ましくは5~50μmとなるように 塗布し、紫外線を不透明基材の上から、または透明基材の上から照射して硬化することにより基材どうしを接着 させることができる。尚、これらの方法において、本接着剤組成物の硬化は紫外線の代わりに可視光レーザーによることもできる。

【0019】本発明の物品は、上記の本発明の接着剤組成物の接着硬化層を有するもので、例えば光ディスク、光カード、ICカード、IDカード等があげられる。光ディスクとしては、例えばCD(コンパクトディスク)、LD(レーザーディスク)、MO(光磁気ディスク)、DVD(デジタル バーサタイル又はビデオディスク)等があげられる。これらのうち、両面式又は片面二層式のDVDは不透明基板どうしを接着する必要があり、本発明の接着剤組成物の性能を十分に利用する点で好ましい。

[0020]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説明する。尚、実施例中の部は重量部である。

実施例1~3および比較例1,2

表1の配合組成にしたがって本発明の、又は比較例の接着剤組成物を調製し(表1において、数値は重量部である。)、得られた各組成物を用いて光ディスク基材(アルミ蒸着されたボリカーボネート基板で、280nm以上、380nm以下における最大透過率が0.05%のもの)に塗布し、次いでチッ化シリコンのスパッタ膜の作製された光ディスク基板(チッ化シリコンスパッタされたボリカーボネート基板で280nm以上、380nm以下における最大透過率が13%のもの)をチッ化シ

リコンのスパッタ膜側を塗布面に膜厚が約10μmになるように接着し、チッ化シリコンのスパッタ膜の光ディスク基板側から紫外線を照射し硬化させ試験片を得た。その後、接着した基材を剥離し、その表面の状態を観察した。観察した結果を硬化性とし、表1に示した。

〇・・・・タックが認められない

△・・・・少しタックが認められる

×・・・・全く硬化していない

【0021】前記で得た試験片を用いてピール試験を行表1

ないピール値(g/cm)を測定し、結果を表1に示した。

【0022】表1の組成で調製した接着剤組成物を蛍光灯(60W)下2mの位置に1時間放置しゲル化するかどうか評価した。

〇・・・・ゲル化しない

×・・・ゲル化

[0023]

【表1】

		5	足施例			比較例	利
		1	2	3		1	2
KAYARAD UX-410	1 * 1	20	10	40		20	20
KAYARAD UX-610	1 * 2		20				
KAYARAD R-114	* 3	40	30		\	40	40
KAYARAD TC-101	* 4	40	20	30		40	40
FA-513A	* 5		20	20			
イルガキュアー1800	*6	2	2	2		7	
イルガキュアー184	*7	5	. 5	5		-	7
メチルハイドロキノン (重合禁	止剤)	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1
硬化性		0	0	0		0	×

ピール値

保存安定性(ゲル化の有無)

【0024】注)*1:KAYARAD UX-410 1:日本化薬(株)製、ポリカプロラクトンウレタンア クリレート。

- *2: KAYARAD UX-6101: 日本化薬 (株) 製、ポリエーテルウレタンアクリレート。
- *3: KAYARAD R-114: 日本化薬(株) 製、ビスフェノールA型エポキシアクリレート。
- *4: KAYARAD TC-101: 日本化薬(株) 製、テトラヒドロフルフリルアクリレート。
- *5: FA-513A: 日立化成(株)製、トリシクロデカンモノアクリレート。
- *6:イルガキュアー1800:チバ・ガイギー社製、 光重合開始剤、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニル

0	0	0	0	×	
11	1.0	1 1	10	_	
0	0	0	×	0	

ケトンとビス(2, 6-i)メトキシベンゾイル)-2,4,4-トリメチルペンチルホスフィンオキサイドとの混合物。

*7:イルガキュアー184:チバ・ガイギー社製、1 ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、光重合開始剤。

【0025】表1から明らかなように、本発明の接着剤 組成物は、硬化性に優れ、保存安定性、接着性も良好で ある。

[0026]

【発明の効果】本発明の接着剤組成物は、硬化性に優れ、保存安定性が良好で接着性、記録膜の保護等が良好な硬化物を与える。